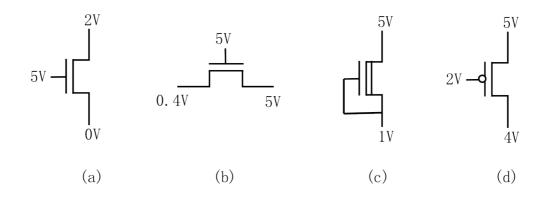
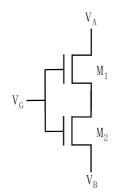
## CS04012 微电子电路 A 第二章 作业

- 1. 以 N 型半导体为例,它的多数载流子是自由电子,即自由电子浓度 n>空 穴浓度 p,那么它是否保持电中性?为什么?
- 2. 已知半导体同时掺杂施主杂质(浓度为  $N_D$ ,表示每  $cm^3$  施主原子个数)和受主杂质(浓度为  $N_A$ ,表示每  $cm^3$  受主原子个数)。为了得到 n、p,请回答以下问题。
  - (1) 请问在此半导体中,以下哪些是带正电的? (可多选) A. 电离施主 B. 电离受主 C. 自由电子 D. 空穴
  - (2) 请问在此半导体中,以下哪些是带负电的? (可多选) A. 电离施主 B. 电离受主 C. 自由电子 D. 空穴
  - (3) 已知 q 表示一个粒子电量(如空穴看作带+q 的粒子,电子看作带-q 的粒子),结合(1)、(2),写出此半导体呈电中性的表达式。
  - (4) 已知  $np=n_i^2$ ,  $n_i$  为已知的本征硅中自由电子浓度。结合(3),解方程组得到 n 的表达式。
- 3. 下图的 MOS 晶体管各是什么类型,标明每个 MOS 晶体管的栅、源、漏极, 分析它们的工作状态,设所有晶体管的阀值电压的绝对值都是 1V。



- 4. 如图所示, $M_1$ 和  $M_2$ 两管串联,且  $V_B < V_G V_T < V_A$ ,请问:
  - (1) 若都是 NMOS,它们各工作再什么状态?
  - (2) 若都是 PMOS,它们各工作在什么状态?
  - (3) 证明两管串联的等效导电因子是  $K_{eff} = K_1K_2$   $(K_1 + K_2)$ 。



5. 标准 0.13μm CMOS 工艺,PMOS 管 W/L=0.4μm/0.2μm, $t_{ox}$ =2.6nm,空 穴迁移率 μ $_p$ =80cm²/V •s,阈值电压  $V_T$ = -0.3V,利用手算,对于  $V_{GS}$ =-1.2V,-0.8V,0V,分别画出  $I_{DS}$  和  $V_{DS}$  的关系曲线。